(B) 日本国特許庁 (JP)

即特許出顧公開

砂公開特許公報(A)

6810-5F

昭59—996

① Int. Cl.³H 05 K 3/461/03

識別記号 庁内整理番号 6465—5F 7216—5F ❸公開 昭和59年(1984)1月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

◎基板の接続構造

20特

顧 昭57—108478

1/18

②出 願 昭57(1982)6月25日

⑩発 明 者 曾我太佐男

日立市幸町3丁目1番1号株式会社日立製作所日立研究所内

四発 明 者 鈴木誉也

日立市学町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

の発 明 者 沢島守

日立市幸町3丁目1番1号株式会社日立製作所日立研究所内

危発 明 者 九嶋忠雄

日立市奉町3丁目1番1号株式会社日立製作所日立研究所内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

四代 理 人 弁理士 高機明夫

明 総 書

発明の名称 老板の接続構造 特許請求の範囲

1. 一方の基板の主製価に配置される多数個の一方の電板端子と、上配一方の基板とり大きい熱影製係数を有する他方の書板の主芸面に配置される多数線の他方の電板機子とが、それぞれ対応するように金融材料によつて接続されるものに於いて、上記一方の基板の比較の低数より大きくかつ上記他方の基板の触影級係数より大きくかつ上記他方の基板の触影級係数より小さい触影級係数を有する中継基板を設け、該中機基板に形成される多数な中機基板を設け、該中機基板に形成される多数な中機基板を設け、該中機基板に形成されるとを特徴と上記他方の電極端子とが接続されることを特徴とする基板の接続機強。

2 特許請求の範囲第1項に於いて、上記中越多板の英面積は、上記一方の基板の表面積より大きいことを将像とする基板の接続構造。

3. 特許請求の範囲無1項または第2項に及いて、 上配一方の連根は81サップであり、上記値方の 基板は多限プリント基板であり、上記中総基板は A-CO。 承基板であることを特徴とする基板の接続構造。

4. 特許請求の範囲第1項または第3項に於いて、 上記一方の基板は8(チップでもり、上記他方の 基板はAL。Qa系基板でもり、上記中総数板はSIC 基板であるととを特徴とする基板の振規構造。 発明の詳細な説明

本発明は基板の接続構造に係り、特に高密度で 高価額性に好遇な基板の接続構造に関する。

従来の高密度マルチテップ実装として、例えば 等公昭48-28735 号に示される様な8 i テップ に多数個形成された電極とそれを文持する一方の 回路基板の暗子部とをはんだて返接操合するCCB 扱が知られている。この実設法の問題点は8 i チップと支持体との間に熱態吸係数の登に超固する 熱量が生じ、この機量を受視値のはんだが緩和する あため、はんだは次単に疲労して致断に悪るとと である。このため、8 | テップと熱膨壊係数が大 すく異なる回路基板ははんだが軽品に熱後分する

ため似用できない。

第1図(3)、(1)は従来資を示し、1は8(テップ、 2ははんだパンプ、8はAℓ,O,多層板、4は ALOS多層板の内鎖の製ペースと導体、5枚製ペ ース導体化NIめつきを3~8pm施した製面配 酸锑体、18はスルーホール導体、18は多層ブ リント務板、 BはCu箔リードを示す。 郷1図(A) は81チップ1とALeOs多層基板8とをCCB扱 合した一般的なCCB実装構造である。SI と A CeOa 3 との戦略最保敵の益から、10年以上の 特命を保証するには最外別のはんだパンプ間距離 dは約5mまでしか、許されていない。また AL:0.多層配磁器数3の内部配線導件4な'AL:0。 グリーンシートと同時に爲過で焼成しなければな ちない関係上、切らしくはMoペースト導体しか **恒用できないため鯖嵬本が8~10と高く、馬**斑 計算に玄障をきたしている。他方、第1図(1)に示 ナごとく、第1図(x)のAと₂O₂多周基板の代わりに 誘電率の低い多層プリント18板を用いると、 ピロ 6 単体と有機絶骸層でできているため、勝低

は250μmである。

第3図(a)。(i)はそれぞれグリーンシート12ド パンチングで穴明けした断断凶と平面図を示す。 3iチップのほぼ全面には260μmピッチでは んだパンプが形成されている。使つて、中継蓋根 のグリーンツートの穴はスルーホールとするため、 同様に能成された時点で280μmピッチで形成 される。

スルーホール製塩14は既4日(水子候にスルーホール180円膨化ホトレシストと化学めつき法によりCu19事体を形成し、はんだ選座41を設けることにより形成される。ことではんだ弱医41は81ナップ100CBはんだパンプ 組成と同じくPbー5wi%Baである。尚、スルーホール場体14位節4回回に示す性に既に臨結された人とO、基板によるCuペースト20を自閉法によってスルーホール13に充現した後、低いて動結して、侵責はんだめつき42を節したものであってもよい。スルーホール準体の抵抗のは、小さいため、As, Cuペーストでも突殺した場

特別取55~996(2)

準は3.5~4.5と低く、高楽計算は可能になり上 配①の欠点は吹着される。しかし、多層ブリント 仮(ガラメニポャン)の熱膨緩係数は10~12 ×10^{*4} /じと高いため、5 ! (2.5×10^{*4} / じ | との熱彫張係数の急が大きくなり、はんだパ ンプは容易に条度労し致譲する欠点がある。

本発明の目的は上記欠点を除去し、熱態張係数が異なる務板構造にかいて、実装密度及び値額性は世来並みに維持し、熱盗を緩和する構造を提供するととにめる。

上記目的を適成する本発明の将級とするととろは、一刻の書板間に両者の中間の熱膨級係数を有する中離器板を設け、中點影板のスルーボールを介して一対の悲板の電極端子間を築続することにまる。

以下本発明を図面を用いて静細に説明する。 (実施例1)

無2回は中継表板となるAL2O3 都板の製造工程 も示す回である。紡績された中継基板の厚さは Q5m、スルーホール直径は150μm、ビジグ

合に計算速度に影響を与えない。

まず8(テップ1上のPb-5wt%8mはんだパンプとAL_EO。 番板15をロジン系フランクスを用いて、最高33℃の温度で接続後、トリクレン。フセトンでフランクスを洗浄する。一万、多層プリント 番板18上の表面層には250μmのピンナで形成されたCu 箱電優上にPb-60wt%3m 低磁のはんだめつき16(もしくはペースト)を続し、パンディングしおくするため平坦に保つた状態にしておく、もしくは再着散してはんだ中に

第6図は本突島例に於ける耐熱級労性を示すために、動作中の81チップ1の段大温度75℃と 図園との間度履歴を1日1回のサイクルで受けた と自10年間の吟命を保証する数外間のペンプ間 組織はを示したものである。

なんだパンプの熱収労財命(Nf)は次式によって求められる。

$$N f = \frac{A}{d r^2} \qquad \dots (I)$$

$$dr_1 = \frac{d (\alpha A \mathcal{L}_2 O_3 - d S i) d T}{b_1} \qquad \dots (2)$$

$$dr_2 = \frac{d (\alpha P B - \alpha A \mathcal{L}_2 O_3) d T}{a_1} \qquad \dots (3)$$

はんだパンプの熱変労労命(NI)は式(I)に尿

大黒チップには使えない構造である。

一方、本実施例に於いては、おミチップ1と多個ブリント蒸板18の側に、熱學張係数が両者の間である人とO.表板15(491~4人とO.へaPB)を設けているので、は人だの無理分が少なく、熱強はA4O. 遊板15によつて疑和される。従つて、81チップの最外間ペンプ間距離(4)は次1に示すように5両まで可能となり、81チップの大型化が実現できる。

さらに、Siチップ1と多層プリント毎板18 とはAlpOa 連板15のスルーホールを介してCCB 複続されているので、契値密度が低下することも ない。

また、多層ブリント器板18以AliOa 基根と比較して、高密化が容易で、かつ低コストであり、さらに誘尾磁が低いため、計算スピードに優れている。

また、本来ぬ例の場合の多階プリント基板18 はガラスエポキン材であつたが、さらにシリカ等 のフィラーを入れて仮膨張化するととが可能であ 非盟昭 59-996 (3)

ナ様に、せん断盃(1)の3乗に反比例することが知られている。せん断盗(1)は式(2),(3)に戻す機に最外囲のパンプ間距離(4)、はんだ高さ(h)、接続される密観関の無即襲係数の磁(dc)及び形状係数を等で決まる。せん断歪(1)は81テップ1と中越遊板15間においては式(3)、中継遊板15と多膳プリント板18(PB)間においては式(3)で与えられる。

	符 d 機匠 中	熱膨温保数の差	
81-A&20;	2 0	4a=aAl ₂ O ₃ -a8i=6×10 ⁻⁶ /C (7.5) (2.5)	
AL ₁ O ₁ -PB	5.5 ^c	$\Delta \alpha = \alpha PB - \alpha A L_1(0) = 4.5 \times 10^{-9}/C$ (12) (7.5)	

数1は多層ブリント基板 (PB) にA420。中継 基板を使用した場合の CCB はんだパンプの耐熱 質労労命10年を保証する戦外周のパンプ制理能 (d)を示したものである。 従来の SIFツアを 多層ブリント基板 PB に 医保 CCB 遊航した場合 の10年の均命を保証する 寸数 (d)は 25 ≈ で、

ることから、AL₂O₃ 基板 1 8 と多層ブリント基板 1 8 個のはんだの熱疲労時命の安全率は高くなる。

一般に中継著板と多層ブリント芸報間の熱脚級 係数の蓋は81テンプと中継書級間の熱影張係数 の選よりも小さくとることにより、袋者の特命が 大になるように設計する。

第7億位本実施例により高密度実装した場合の ヒートシンク構造を組合せたモジュール期面図で ある。

照7関側に於いて、6は取付枠、7は水合取付枠、8は冷却水、9は且のガス、10ははんだ樹止部、11は多層プリント級動根18の出力ピン、22は液体金属、23はベローズ、24はヒートンンク、25は取付ポルトであり、第5回と同一符号は同一物及び組盛物を示す。

8 1 チツブ1 0 頭生した熱は大部分、液体金属 2 8 をつつんだベローズ 2 8 を介して、水冷され た磁と緩したヒートシンク 2 4 に伝えられる。一 部は C C B のはんだパンプ 2 を介してA L₁O₆ 拡板 1 5 に伝えられ、熱放散される。多層ブリント表 板 1 8 はコオタタード窓込むための出力ビン1 1 がはんだ付されている。尚、年 7 図内に示す機だ とのピン構造はピン超定枠 2 6 を設けて多層ブリント都板の端子にはんだ 2 7 付した構造も可能で むる。

内部は不活性で熱伝導性の優れたHeガス9が 對止されている。ペローズ23のはね強さははん だが圧怒力でクリーブしない力で変形できる得度 に設計されている。

、第8個はALO。番板18として、31 チップ1と同一寸法(A′)かよび31 チップ1より大きな寸法(A)を用いた場合の熱透訊を比較するために、中心部(0-0')の過度を創建したもので、中膝蓋板としてOALO。番板15を大きくするととは中継蓋板の表面積が大きくなり、熱放散性に優れた効果があることがわかる。

即ち、AliO. 蓄敬の設面横を、SIケップの表面接より大きくとることにより、商盃がより優和される。

(突捣例2)

る複数の電極編子とをはんだによって振続する場合に、81チップIとAとO3番板150との間に、中部番板として転撃機係数が何者の間にあるSiC 番板200(481C=4×10~/じ)を取けている。

される複数の電極端子と、AL₂O3器板150

本実施例に於いては、第9回に示す様に、9~

テップ 1 (α8 l≃25×10 "/℃) の主殺面に配置

(αλ.C₀O₀ α7.5×10⁴/ፒ)の主表面に配置され

共開曜59-996 (4)

第1図に示す様な、81チップ1とALO。多個 基板を直接COB接続する従来例に於いては、 10年間の寿命を保証するためには、81チップ の最外周はんだペンプ間距離最大5mまでであつ たが、本実的例に於いては、81℃解板200に よって、熱速が緩和されるので、決2に示す様に はは7mまで可能となり、81チップの大型化が 変に図れる。

表 2 。

	1 0年保 既寸波 d	影響組织数の遊
8 i - 3 i C	1 6.5 ?	δα=α81C-α8ί=15×10 ⁻⁶ /C (4) (25)
SIC-ALO	7 0	$d \alpha = \alpha A L_2 O_0 - \alpha S \cdot C = 3.5 \times 10^{-6} / C$ (7.5) (4)

(爽焰例3)

多個ブリント基級の材質としてガラスニボキシ材が一般的でもるが、この他に、さらに低膨級率を有するケブラークロス、ケブラー・ガラスタロスのニボキン樹脂、ポリイミド側照等の各種の組合せが可能である。ケブラー・ガラスクロスのエボキン世間系多層ブリント基板の熱膨張係数は8×10⁻⁶/でと低く、中継基根として、81C(αSia-4×10⁻⁶/で)、もしくはムライト・ガラス書根(αムライト=8×10⁻⁶/で)を使用する

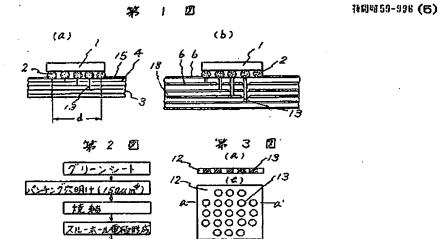
ことにより、計算適度も大で、かつ、大型CCB 疾疫が可能となる。

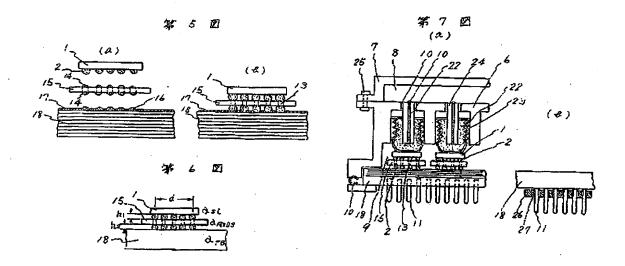
以上流べた様に、本発明によれば、赤板間の熱 透が緩和できる熱板の装続構造を得るととができ ふ

図図の簡単な説明

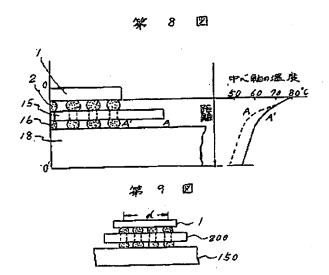
第1図は伝来の善板の療統構造を示す所領図、第2図は本発明の終1の実施例に用いるALO。 基板の健造工程を示す図、第8図は本発明の第1 の規始例に用いるALO。整板のタリーンシートの 断面図及び平面図、第4図は本発明の第1の実施 例に用いるALO。参框のスルーホールの拡大断面図、第6図は本発明の第1の実施例を示す断面図、第6図は本発明の第1の実施例を示す断面図、第6図は本発明の第1の実施例を用いたモジュール断面図、第8図は本発明の第1の実施例の
効果を超別する図、第8図は本発明の第1の実施例の 効果を超別する図、第9図は本発明の第2の実施 例を示す図である。

1 … 8 | チップ、15 mAL_tO_t 遊板、18 …多層 イリント素板





特別昭59-996 (6)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.